



一种用于热处理的远红外炉

文献类型: 专利

作者 杨维琛

发表日期 1991-01-02

专利国别 中国

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 一种远红外炉,系属于热处理设备领域,其主要特征是它由带有前后炉门的炉壳、管状电热辐射器、带有轨道的支撑架和用来承载处理件的滑动托架组成。它具有容量大、升温迅速、能耗省、便于淬火、便于维修等优点。

公开日期 1991-01-02

语种 中文

专利申请号 CN2068511

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/67758]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 杨维琛. 一种用于热处理的远红外炉. 1991-01-02.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
81	0	0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。